(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



l lang anneng hashing nom dang sebagaing ha kang bahar bahar lang bahar bahar lang bahar lang beras bahar bahar

(43) Date de la publication internationale 20 octobre 2005 (20.10.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/098989 A1

- (51) Classification internationale des brevets7: H01L 51/30, 29/78 49/00
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2005/000682

- (22) Date de dépôt international : 21 mars 2005 (21 03 2005)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité : 0402998

23 mars 2004 (23 03 2004) FR

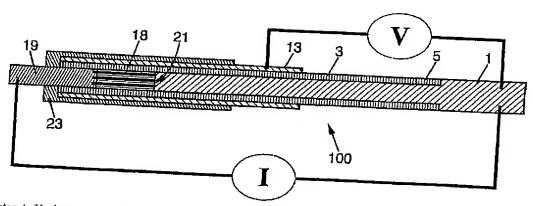
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): ECOLE POLYTECHNIQUE DGAR [FR/FR]; F-91128 Palaiseau Cedex (FR)
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): WADE, Travis [US/FR]; 17, cité Bauer, F-75014 Paris (FR). WEGROWE, Jean-Eric [FR/FR]; 20 Chemin de la Croix Saint Jérôme, F-77123 Noisy sur Ecole (FR).

- (74) Mandataires: BURBAUD, Eric. etc.; Cabinet Plasseraud, 65/67, rue de la Victoire, F-75 440 Paris Cedex 9 (FR)
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AI., AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, H, IN, IS, IP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, 1M, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
- (84) Étals désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EB, ES, FI, FR. GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRONIC COMPONENTS AND ELECTRONIC COMPONENTS PRODUCE BY SAID METHOD

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES ET COMPOSANTS ELECTRONIQUES OBTENUS PAR CE PROCEDE



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing electronic components consisting in carrying out a first anodisation of a carrier material (1) for forming at least one first pore (3) extending in a first direction in said carrier material (1) and in carrying out a second anodisation for forming at least one second pore (17) extending in the carrier material (1) in a second direction different

(57) Abrégé: Il s'agit d'un procédé de fabrication de composants pour l'électronique dans lequel on réalise une première anodisation d'un matériau support (1) pour former au moins un premier pore (3) s'étendant, dans ce matériau support (1), dans une première direction. En outre, on réalise une deuxième anodisation pour former au moins un deuxième pore (17) s'étendant dans le matériau support (1) dans une deuxième direction différente de la première direction

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

relative à la qualité d'inventeur (règle 417 iv)) pour US seulement

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux 'Notes explicatives relatives aux codes et abréviations figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT,